PAT-NO:

JP363256721A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63256721 A

TITLE:

PRODUCTION OF GRAPHITE FIBER

**PUBN-DATE**:

October 24, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME MURAKAMI, MUTSUAKI WATANABE, KAZUHIRO

YOSHIMURA, SUSUMU

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

**RES DEV CORP OF JAPAN** 

N/A

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP62092538

APPL-DATE:

April 15, 1987

INT-CL (IPC): D01F009/20, C01B031/04

US-CL-CURRENT: 423/448

## ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a fiber having excellent mechanical properties, composed of perfect graphite and useful as electrode, heating element, etc., by heat-treating a fiber of (p-phenylene: vinylene)-oxadiazole copolymer in an inert gas at a specific high temperature.

CONSTITUTION: The objective fiber can be produced by heat-treating a fiber composed of 2,5-(p-phenylene:vinylene)-1,3,4-oxadiazole copolymer of formula in an inert gas at 1,600∼3,200°C (preferably ≥2,000°C). The graphitization can be accelerated by carrying out the heat-treatment under tensile tension (preferably 30∼300g/yarn) in the presence of a catalyst (e.g. Fe, Co, P, Sn, Ni or Sb).

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 256721

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)10月24日

D 01 F 9/20 C 01 B 31/04

101

Z - 6791 - 4LA - 6750 - 4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

39発明の名称

グラフアイト繊維の製造方法

睦

②特 願 昭62-92538

**29出 願 昭62(1987)4月15日** 

70発明者 村上

明 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

②発明者 渡辺

式会社内

和廣

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内

砂発 明 者 吉 村

進 神奈川県」

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株式会社内

①出 願 人 新技術開発事業団

東京都千代田区永田町2丁目5番2号

①出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

### 明 細 書

1. 発明の名称

グラファイト機維の製造方法

2. 特許請求の範囲

2.5 - (P-フェニレン:ビニレン) - 1,3,4 - オキサジアゾールコポリマーより成る繊維を不活性ガス中1600 ~ 3200 ℃の温度範囲で熱処理する事を特徴とするグラファイト繊維の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は電極、発熱体、構造材、高温高圧機器 用ガスケット、断熱材、耐食性シール材、電機用 ブラシ、などに利用されるグラファイト繊維の製 造方法に関し、特に、特殊な高分子材料を原料と し、これを特定の温度で熱処理する事からなるグ ラファイト繊維の製造方法に関する。

従来の技術

グラファイト繊維はすぐれた機械的性質(強度、 弾性率)、抜群の耐熱性、耐薬品性、高電導性な どのため工業材料として重要な位置をしめている。 しかし良質のグラファイト機維はその作成が非常 に困難で工業的に量産化されたものはない。

例えば、アール・ペーコン氏はジャーナル・オブ・アブライド・フィジックス誌(Journal of Applied Physics) 31巻 283 頁、1960年に見られるようにアルゴン中 92 気圧、3900 kで直流アーク放電によってグラファイト上にグラファイトウイスカーを作成した。これは2000 kg/md 以上の強度、ヤング率 7×10<sup>12</sup> dyne/cd、空温電導度15400 s/cm と言うすぐれた性質をもつ繊維であり、ほぼ完全なグラファイト繊維であると見なす事が出来る。しかしながらこの方法は量産化が困難であるため工業的には使用されていない。

また、遠藤らはジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス誌 (Japanese Journal of Applied Physics)第 16 巻、1519 頁、 1977 年に見られるようにベンゼンより得られた気相生長炭素繊維を 2800 ででグラファイト化して良質のグラファイト繊維を得た。しかし、この繊維も短繊維であることや工程が複雑である

ことなどから工業的には量産化されていない。

また、松村らはシンセティックメタル誌 (Synthetic Metal ) 第 11 巻、9 頁、1985年において、ビッチ系炭素繊維や PAN系炭素繊維の表面にシアノアセチレンを蒸着し、その後 3000~3250 ℃で熟処理する事によって電導度 18000 s/cm 、格子定数 (Co) 6712 Åのすぐれたグラファイト質繊維を得ている。しかし、この方法も工程の複雑さから工業的には使用されていない。

このような方法に対し出発原料として高分子棣維を用いこれを熱処理する事によりグラファイト質繊維を作成しようと言ういくつかの研究が行なわれている。これは高分子材料の分子構造を生かしながら炭素前駆体の微細構造を制御しようとするものであると考えられる。この方法は高分子を真であるいは不活性気体中で熱処理し、分解およで重縮合反応を経て、炭素質物を形成させる方法であるが、どのような高分子を出発原料として用いてもグラファイト質の繊維が得られる訳ではなく、むしろほとんどの高分子材料はこの目的に

経路、すなわち固相のままで炭素化するようなも のは、炭素質物の形成と言う点から見ればもっと も有利である。しかしながら(3)の経路を通って分 解する様な高分子はそのほとんどが難グラファイ ト化物に属しており、(3)の経路を通るものはその ほとんどは 3000 ℃以上に熱処理してもグラファ イト繊維とはならないことが知られている。すな わちグラファイト質フィルムを形成する様な高分 子材料の条件は熱処理により炭素質物を形成する 事と、それが易グラファイト化物に属することの 2つが両立することである。この様な目的のため に熱処理がこころみられた高分子としては、フェ ノールホルムアルデヒド樹脂、ポリアクリロニト リル、セルロース、ポリアミド、ポリイミド、ポ リブタジエン、ポリパラフェニレン、ポリパラフ ェニレンオキシド、ポリ塩化ビニールなどがある がこれらはいずれも難黒鉛化材料に属しており、 高いグラファイト化率を有する物は得られていな い。

一方、本発明者らは特開昭 59-105029 号公報

は使用できない。その理由は次の様に説明される。 一般に加熱によって高分子化合物がたどる反応 経路は(1)ランダム分解または解重合によるガス化、 (2)ピッチ状溶融物を経由する炭素化、(3)固相のままでの炭素化の3つに分けられる。

このうち(1)の反応経路をとるものは蒸発気化してしまうためほとんど炭素質物を形成しないのでになり、この目的には使用できない事は明らかが易クラファイトでもない。(2)の反応経路をとるものは多くのものが易クラファイを関しているが、単に非敵発気のものがあります。そのため一般には酸素によったのたが行なわれる。しかしたの操作は同の映素による果然を行なったら炭素化もの操作は同いいた。これが行なわれる。しかしたの操作は同いいた高分子材料を難グラファイト化物によることを発が行なわれる。なりファイト化物によるの分子材料を難グラファイト化物にかえて高分子材料を難グラファイト化物によるの分子材料を難グラファイトにの大め子側的に酸素処理を行なった高分子では3000で以上の熱処理でも完全なグラファイトに近い様なフィルムを得る事は出来ない。(3)の反応

においてポリローフェニレンー1,3,4ー オキサンアソール(以下 PODと略す)が真空中あるいは不活性ガス中で520~1400 ℃の温度範囲で熱処理することによって、窒素を含む高電導性の縮合多環構造物に転換することを述べた。また、特開昭60ー275114号公報において、この様な無処理 PODの特異な構造に注目し、これを1600 ℃以上、好ましくは1800 ℃以上の温度で熱処理上、好ましくは1800 ℃以上の温度で熱処理した。このでは、分別では、1800 で以上の温度で対対よりでは、1800 で以上の温度で対対によって従来のどの様な高分子材料よりでは、1800 では、2000では、2

## 発明が解決しようとする問題点

しかし、この様にして得られたグラファイト被 維はX線測定による Co 値や、電気伝導度値から は非常に良質のグラファイトであると見積られる にもかかわらずその機械的性質は期待されたほど のものではなかった。例えば 3000 ℃で処理した POD 繊維の引っ張り強度は 50 k/ M、ヤングの弾性率 1×10<sup>7</sup> kg/ M であった。本発明は従来技術のもつこの様な欠点を克服するために行われたもので、特殊な構造を有する高分子をグラファイト化する事によりすぐれた機械的性質を有するグラファイト繊維を量産的に得ることを目的とするものである。

#### 問題点を解決するための手段

上記目的を達成するために、本発明は、 2.5 ー ( P ーフェニレン: ビニレン ) ー 1 , 3 , 4 ー オキサジアゾールコポリマー( 以後 PBOD と略す ) より成る複雑を不活性ガス中 1800 ~ 3200 ℃の温度範囲で熱処理する。

#### 作 用

PBODを1600で以上の温度で加熱処理すると PBODの含窒素縮合多環構造の窒素原子が離脱し 炭素のみから成る縮合多環構造物へ変化する。し たがってグラファイト化が容易に進行し、量産性 にすぐれている。

実 施 例

加物の凝集、分離等が起こる。

なお、この加熱処理は不活性ガス中で行なわれる。不活性ガスは、例えばヘリウム、アルゴン、 窒素ガス等である。

この高温での熱処理により PBOD は含窒素縮合多環構造物から窒素原子が脱離し、炭素のみから成る縮合多環構造物へと変化する。元素分析の結果によれば 1400 ででは処理物中の窒素量が 4 % であるのに対し、1600 ででは 0.1 %、 2500 で以上では検出されない。すなわち PBOD は 1400 で~1600 で付近を境にして含窒素縮合多環構造物から縮合多環構造物、すなわちグラファイトへと変化するのである。

この熱処理 PBOD の特徴は次の 2点にまとめる 事ができる。すなわち第 1 は PBOD が 2500 で以 上ではほぼ完全なグラファイトへと変化すること であり、第 2 は急激なグラファイト化が生ずる温 度が 2000 でと言う低温であることである。また この製造方法の特徴は熱処理と言う簡単な操作に 以下、本発明を実施例にもとづいて詳細に説明 する。

PBOD は次に示す様な化学構造式を有する高分子材料である。

加熱処理は高温ほどグラファイト化(黒鉛化) 率が高いグラファイトが短時間に製造でき、さら に好ましいのは 2000 で以上である。又、この加 熱処理は引っぱり張力下及び触媒の存在下で行な うことによりグラファイト化を促進することがで きる。

張力は 30~300 8/yarn の範囲が適当であり 特にこの操作は 300~1000 ℃の温度領域で行う のが良い。又、触媒としては周期律表第 IVb~ VIIb 及び VIII 族元素、例えば Fe , Co , P , Sn , Ni , Sb等の微粉末を用いることができる。 これらの触媒の添加量は、 PBOD に対して 2 重量 多~ 20 重量 9 である。 触媒の添加量が 20 重量 9 を超えると効果的には飽和現象を示し、又、添

より任意の形状のグラファイトが得られる点である。ここにはフィルム状 PBOD の熱処理によりグラファイトフィルムを作成する例について述べるが、出発物質として繊維状の PBOD を使用すれば 繊維状のグラファイトが得られ、当然のことながら粉末を用いればグラファイト粉末が得られる。

グラファイト化の程度を表わすには格子定数、C軸方向の結晶子の大きさなどのX線回折のく使用メーターとそれから計算した無鉛化率が良くの使用され、電気伝導度値もしば利用される。格子定数はX線の(002)回折線の位置より計算されれ、系の値に近いほどグラファイトの格子定数が発達している。又、C軸方向の結晶がラファイトの平面構造が良くファイトの平面構造が良っている。天然単結晶グラファイトの指晶子の大きさは1000 Å以上である。4 ちん天然単結晶グラファイトでは100%である。

電気伝導度値はグラファイトの a 軸方向の値を言い、天然単結晶グラファイトでは 1 ~ 2.5×10<sup>4</sup> s/cm である。電導度値が大きいほどグラファイト構造に近い事を示している。

以下に具体的実施例によって本発明を説明するが、本発明がこれらに限定されるものでないことは言うまでもない。

なお、グラファイト化の程度は上記格子定数、 黒鉛化率、電気伝導度などの値より評価した。

グラファイトの各物性の測定は下配に従って行 なった。

## 1. 格子定数 (Co)

フィリップス社製 PW-1051型 X 線ディフラクトメーターを用い、  $CuK\alpha$  線を使用して試料の X 線回折線を測定した。 Co の値は  $2\theta=26\sim27^\circ$  付近に現われる (002)回折線よりブラッグの式  $n\lambda=2$  ds  $in\theta$  (ただし 2d=Co)を用いて計算した。ここで n=2、  $\lambda$  は X 線の波長である。

### 2. 結晶子(Lc)

ゴン気流中で室温より毎分 10 での速度で昇温し、 所望の温度 (Tp) で 5 分間処理し、その後毎分 20 での速度で降温させた。この熱処理は 1400 で以下の第 1 熱処理と 1600 で以上の本熱処理に 分けて行なった。前配 1400 で以下の第 1 の熱処 理は赤外線ヒーターで、 1600 で以上の本熱処理 はカーボンヒーターを用いた電気炉で行なった。 得られた黒色の繊維は Tp が 1600 で以下では弱いものであったが 2000 で以上では強靱で強いも のになった。

第1奏には種々の温度で処理した PBOD 繊維の電導度値、格子定数、結晶子の大きさ、無鉛化率、引っ張り強度、弾性率、を示す。

以下余白

結晶子の大きさ (Lc)は (002)回折線に賭補 正をほどこした回折線の半価幅 ( $\beta$ )より次の関係式に従って計算した。

$$\mathbf{L} = \frac{\mathbf{K} \, \lambda}{\boldsymbol{\beta} \cdot \cos \, \boldsymbol{\theta}}$$

ここでKは形状因子である。

### 3. 黑鉛化率(%)

黒鉛化率は面間隔 (d) の値より次式を用いて 計算した。

d002 = 3.354g + 3.44(1-g)

ここで g は 黒鉛化の 程度を示し g=1 は 完全な 黒鉛、 g=0 は 無定形 炭素を示す。

#### 4. 電気伝導度(S/ca)

試料に銀ペーストと金線を用いて4端子電極を取り付け、外側電極より一定電流を流し、内側電極においてその電圧降下を測定する事によって測定した。試料の幅、長さ、厚さを顕微鏡によって決定し電気伝導度値を算出した。

#### 実施例1

PBOD 繊維を黒鉛基板でサンドイッチし、アル

					<del>,                                     </del>	-		_	_				,
	お 世 会 本 日 明 出 会	5×105	5×105	5×105	8×105	2×10 <sup>6</sup>	4×10 <sup>6</sup>	5×10 <sup>6</sup>	7×10 <sup>6</sup>	8×10 6	1.2×107	2×107	3×107
	引っ張り強度 1/8年	10	10	2.5	2.5	3.0	3.8	4.0	100	140	160	170	180
帐	■気伝導度 8 / cm	1×10-4	20	300	400	500	700	800	1300	2400	7600	10000	12000
	是 原 系 系 系 系	0	0	0	0	0	0	0	2.9	7.1	26	100	100
	結晶子 (JC) Å	11	15	15	1 9	2.2	4.0	4.0	270	840	>1000	>1000	>1000
	格子定数 (Oo) 結晶子 (Lc) 馬鉛化离 Å Å 第	86.9	6.93	6.93	6.92	06.9	88.9	88.9	0 6 8 . 9	6.758	6.714	6.710	6.708
	T p	009	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800	30.00

この熱処理の条件下では1600 ℃以上で黒鉛化 が開始され、 2000 ~ 2500℃ で急酸に黒鉛化が 進行する。 2500 ℃においてすでに黒鉛化率は 97 ダに達し、2800 ℃では完全な馬鉛となる。 この時の格子定数、結晶子の大きさなどは天然の 単結晶グラファイトと同じである。先に述べた様 に現在までに多くの高分子材料のグラファイト化 が試みられて来たが、2500℃程度の低温の容易 にグラファイト化反応が進行するのは現在のとこ ろ、この PBOD と PODだけであり、この PBOD は 種めてすぐれたグラファイト原料であることがわ かる。

又、他の不活性ガスおよび真空中でも同様の結 果が得られる。

## 実施例 2

喪

摡

PBOD を黒鉛化する過程において加えられた張 力のグラファイト化反応に及ぼす効果をみた熱処 理の方法は実施例1と同じである。張力は2008 /yarnであり処理温度が 300~1000 ℃の間張力 を加えた。1000 ℃以上の領域では繊維の収縮が

စ

起らない様に 50 g/yarnの力を加えたがあまり黒・ 鉛化反応には影響を与えなかった。これに対し 300~1000℃の温度領域で加えられた張力は黒 鉛化を促進し、かつより高強度の繊維を与える。 第2表にはその結果を示す。

以下余白

 $3 \times 10^6$ 7×10<sup>6</sup> 8×107 1.0×10 4世 懋 一品の強度 100 6 Ę 吏 1700 460 000 電気伝導 80 00 風鉛化率 0 00 6 0 8 (3) >100 25 00 00 00 結晶子 04 7 格子定数(00) 720 œ 9 9 9 9 ø 3000 000 1400 1800 2200 260 ပ္ ₽

これらの結果は300~1000℃の温度処理過程に おいて加えられた張力がグラファイト化反応を促 進し、繊維の機械的強度も著しく増大させた事を 示している。

なお、 PBOD に加えられる張力は 30 ~ 300 € /yarnの範囲が適当であり、この範囲より小さな 張力の場合には張力を加えた効果はほとんど認め られず、また 300 g/yarn より大きな張力を加え た場合には繊維の切断を起す。また張力を加える 温度領域としては300~1000℃の範囲が有効で、 特に 400~600 の範囲は有効である。 通常この ような処理は真空中、又はアルゴン、チッ素など の雰囲気中で行われるが、500℃以下の領域は空 気中で行っても良い。

## 実施例3

周期率表における IVb ~ VIIb および VIII族元 素は黒鉛化反応に対して触媒作用をもつと言われ ている。この様な効果は PBOD の黒鉛化反応にお いても認められ黒鉛化反応の温度を下げる事が出。 来る。 Fe , Co , P , Sn , Ni , Sb の微粉末を

PBOD に対して 5 重量 9 添加したフィルムを 2000 でで加熱した。熱処理の方法は実施例 1 と 同じである。生成した繊維の格子定数、黒鉛化率 を第 3 表に示す。

. 第 3 表

添加物	添加量	格子定数,Co	黒鉛化率
	(重量多)	(Å)	(%)
なし	. 0	6.830	29
Fe	5	6.775	61
Co	5	6.767	66
P	5	6.782	57
S n	5	6.780	5,8
Ni	5	6.766	66
S b	5	6.775	6 1

いずれの場合にも黒鉛化率は無添加の場合(30 %)に比べ著しく向上しており、前記 Fe, Co 等の微粉末が触媒として有効に作用した事を示している。上記元素の添加は2重量を以上でグラファイト化が有効に働くことが見出された。また、添

又、真空中でも行うことが出来る。特に 2000 ℃ 以下の熱処理では窒素や真空は有効である。しか し 2000 ℃以上ではアルゴン又はヘリウムを使用 することが望ましい。

## 発明の効果

以上のように、本発明は PBOD を 1600 で以上の温度で無処理する事を特徴とするグラファイト 繊維の製造法であり、高分子として PBOD を用いることにより従来、製造することが不可能であったところの機械的性質にすぐれかつほぼ完全ながのまってトより成る繊維を得る事が出来、すぐれた製造方法であるということができる。本発明の製造方法で得られたグラファイト機維は電極、発熱体、構造材、高温高圧用ガスケット、断熱材、耐食性シール材、電機用ブラシなどに広く利用することが出来る。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

加量が 20 重量多を超すと添加物の聚集、分離等が起こり、効果が飽和現象を示すことが見られた。以上、実施例 2 , 3 より明らかな様に PBOD のグラファイト化のための熱処理温度は圧力や触媒の有無あるいは処理時間等で変化する。しかしながら 1400 で以下の条件では熱処理 PBOD 中には多量の窒素原子が残っており、これらは圧力や触媒の作用によっても取り除く事が出来ない。これに対して 1600 で以上の温度では窒素が脱離するので本質的に圧力や触媒の作用によりグラファイト化温度は 1600 で以上であると結論する事が出来る。

熱処理温度の上限については特に大きな制限はなく、処理温度と時間の関係で経済的に最適な条件を選べば良い。しかしながら、通常は炉の耐熱性やヒーターの消耗を考えて3200で以下が使用される。

熱処理の際に使用される不活性ガスとしてはア ルゴン以外にヘリウムや窒素も使用する事が出来、